

プラスチック成形加工学会 第25回年次大会 日程表

日程	時間	A会場 2階 瑞雲	B会場 2階 平安	C会場 2階 福寿	D会場 2階 桃源	E会場 4階 研修室	F会場 4階 401会議室	G会場 5階 小ホール	X会場 1階 展示ホール	
6月3日(火) 1日目	09:00 -	受付								学生ポスター展示 (11:00 - 16:00) 企画展示「3Dプリンターと3D可視化技術」 (11:00 - 18:00) カタログ・機器展示 (11:00 - 18:00)
	09:30 - 10:50	特セII 「破壊・寿命」 A-101 ~ A-104	特セV 「元気な中小企業」 B-101 ~ B-104	一般セ 「アロイ・ブレンド ・複合材料」 C-101 ~ C-104	特セIII 「環境調和型プラスチック材料」 D-101 ~ D-104	一般セ 「構造・物性・評価」 E-101 ~ E-104	一般セ 「射出成形」 F-101 ~ F-104	特セI 「見える化技術」 G-101 ~ G-104		
	10:50 - 11:00	休憩								
	11:00 - 12:20	特セII 「破壊・寿命」 A-105 ~ A-108	特セV 「元気な中小企業」 B-105 ~ B-108	一般セ 「アロイ・ブレンド ・複合材料」 C-105 ~ C-108	特セIII 「環境調和型プラスチック材料」 D-105 ~ D-108	一般セ 「構造・物性・評価」 E-105 ~ E-108	一般セ 「射出成形」 F-105 ~ F-108	特セI 「見える化技術」 G-105 ~ G-108		
	12:20 - 12:30	休憩								
	12:30 - 14:00	学生ポスターセッション/企画展示 コアタイム (X会場 1F 展示ホール)								
	14:00 - 14:10	休憩								
	14:10 - 15:30	特セII 「破壊・寿命」 A-109 ~ A-112	特セV 「元気な中小企業」 B-109 ~ B-112	一般セ 「アロイ・ブレンド ・複合材料」 C-109 ~ C-112	特セIII 「環境調和型プラスチック材料」 D-109 ~ D-112	一般セ 「構造・物性・評価」 E-109 ~ E-111	一般セ 「超臨界流体・発泡技術」 F-109 ~ F-112	特セI 「見える化技術」 G-109 ~ G-112		
	15:30 - 15:40	休憩								
	15:40 - 17:00	第20回(平成26年度)一般社団法人プラスチック成形加工学会 通常総会およびプラスチック成形加工学会論文賞・青木固技術賞・技術進歩賞贈賞式 (H会場 5階大ホール)								
	17:00 - 17:10	休憩								
	17:10 - 18:10	特別講演『アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンター)の現状と今後の課題』独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 上級主席研究員 中野 禪 氏 (H会場 5階大ホール)								
	18:10 - 18:30	休憩								
18:30 - 20:30	懇親会 (C会場 2階福寿, D会場 2階桃源)									
6月4日(水) 2日目	09:10 - 09:50	準備 青木固技術賞受賞講演 (H会場 5階 大ホール)								一般ポスター・技術進歩賞受賞ポスター展示 (10:00 - 14:00) 企画展示「3Dプリンターと3D可視化技術」 (09:00 - 14:00) カタログ・機器展示 (09:00 - 14:00)
	09:50 - 10:00	休憩								
	10:00 - 11:20	特セII 「破壊・寿命」 A-201 ~ A-204	特セV 「元気な中小企業」 B-201 ~ B-204	特セIV 「加飾技術」 C-202 ~ C-203	特セIII 「環境調和型プラスチック材料」 D-201 ~ D-204	一般セ 「射出成形」 E-201 ~ E-204	一般セ 「紡糸・フィルム成形」 F-201 ~ F-204	特セI 「見える化技術」 G-201 ~ G-203		
	11:20 - 11:30	休憩								
	11:30 - 12:50	一般ポスターセッション/企画展示 コアタイム (X会場 1階 展示ホール)								
	12:50 - 13:00	休憩								
	13:00 - 14:20	特セII 「破壊・寿命」 A-205 ~ A-208	特セV 「元気な中小企業」 B-205 ~ B-208	特セIV 「加飾技術」 C-205 ~ C-207	特セIII 「環境調和型プラスチック材料」 D-205 ~ D-207	一般セ 「射出成形」 E-205 ~ E-208	一般セ 「紡糸・フィルム成形」 F-205 ~ F-208	特セI 「見える化技術」 G-205 ~ G-208		
	14:20 - 14:30	休憩								
	14:30 - 14:50	一般ポスターセッションポスター表彰式 (B会場 2階 平安)								
	14:50 - 16:10	一般セ 「射出・混練」 A-210 ~ A-213	特セIV 「加飾技術」 B-210 ~ B-212	一般セ 「工業レオロジー」 C-210 ~ C-213	一般セ 「リサイクル」 D-209 ~ D-213	一般セ 「射出成形」 E-209 ~ E-213	一般セ 「紡糸・フィルム成形」 F-210 ~ E-211	特セI 「見える化技術」 G-209 ~ G-213		
	16:10 - 16:20	休憩								
16:20 - 18:00	一般セ 「射出・混練」 A-214 ~ A-216	特セIV 「加飾技術」 B-214 ~ B-216	一般セ 「CAE」 C-214 ~ C-217	一般セ 「マイクロ・ナノ成形」 D-214 ~ D-216			特セI 「見える化技術」 G-214 ~ G-218			